

AIXTRON

Dr. Felix J. Grawert,

Vorsitzender des Vorstands AIXTRON SE



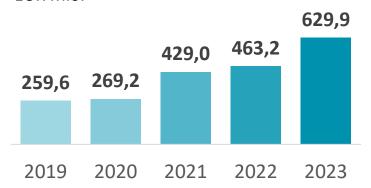
Erfolge Entscheidungen Überraschungen

Erfolge



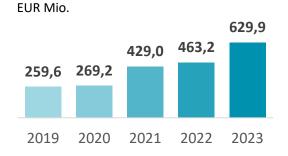


EUR Mio.



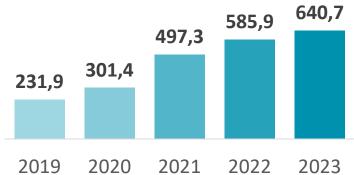






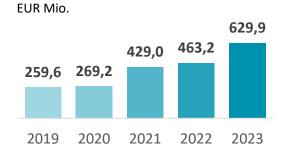
Auftragseingang +10%



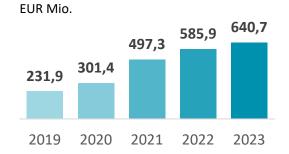








Auftragseingang +10%



Betriebsergebnis +50%

EUR Mio.

156,8

99 104,7

39 34,8

2019 2020 2021 2022 2023

Grundlage



G10-Produktfamilie







G10-SiC



G10-AsP





Auszeichnung



Energieeffizienz



Volumenproduktion







- Beste Leistung in ihrer Klasse
- Niedrigstes Partikelniveau
- Niedrigste Epitaxie-Kosten
- Erfüllt höchste Anforderungen

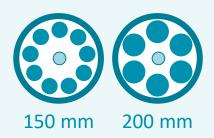




Multi-Batch-System



Flexibilität



Höchste Produktivität







- weitere Optimierungen
- gehört zu den Besten im Bereich 200mm
- Höchster Wafer-Durchsatz
- Niedrigste Betriebskosten









Micro LED



Vollständig automatisierte Volumenproduktion







- Höchste Qualitätsstandards
- Signifikante Partikelreduktion
- Niedrige Betriebskosten
- Erfüllt hohe Produktionsanforderungen bei zuverlässiger Großserienproduktion

Entscheidungen

Innovation

AIXTRON

Treibt uns von jeher an.

Sie ist die Grundlage unseres Erfolgs.



Innovationszentrum



Investition in Technologie und Wachstum von morgen



Innovationszentrum



Eröffnung Ende 2024





Schlüssellieferant für Halbleiterindustrie







G10-GaN

G10-SiC

G10-AsP



Überraschungen

Überraschungen















Nr. 1

Depositionsanlagen:
Optoelektronik /
Leistungselektronik

Elektrifizierung /
Dekarbonisierung /
Digitalisierung / KI





Erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie









